# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-192021

(43) Date of publication of application: 11.07.2000

(51)Int.CI.

CO9K 3/18 B01J 35/02 C09D 5/00 CO9D

(21) Application number: 10-368651

(71)Applicant: CENTRAL GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

25.12.1998

(72)Inventor: YAMAZAKI SELJI

YAMAMOTO HIDEKI NISHIDA YOSHIHIRO

HONJO KELJI

# (54) HYDROPHILIC, ANTIFOGGING AND ANTISTAINING SUBSTRATE AND ITS **PREPARATION**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a hydrophilic, antifogging and antistaining substrate having high hardness, clarity, and durability by coating the surface of a substrate with a metal oxide film which has such a surface shape that both the height and pitch of the projections are specified.

SOLUTION: This substrate has a metal oxide film covering the surface thereof, the film having a thickness of 50-300 nm and such a surface shape that the height and pitch of projections are 25-100 nm and 10-100 µm, respectively. The film consists of 60-80 wt.% matrix-forming metal oxide (e.g. silica, zirconia, or titania) and 20-40 wt.% water-absorbing superfine particles (e.g. colloidal silica) and/or photocatalytically active superfine particles (e.g. titania crystals). The matrix-forming oxide and the superfine particles are mixed into an organic solvent to give a solution having a solid concentration of 0.3-5 wt.% and a viscosity of 2-10 cP, which is applied to the surface of a substrate, then subjected to hydrolysis and polycondensation, dried at normal temperature to 150°C, and baked at 350-700°C for 5-30 min, thus giving the objective antifogging and antistaining substrate.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

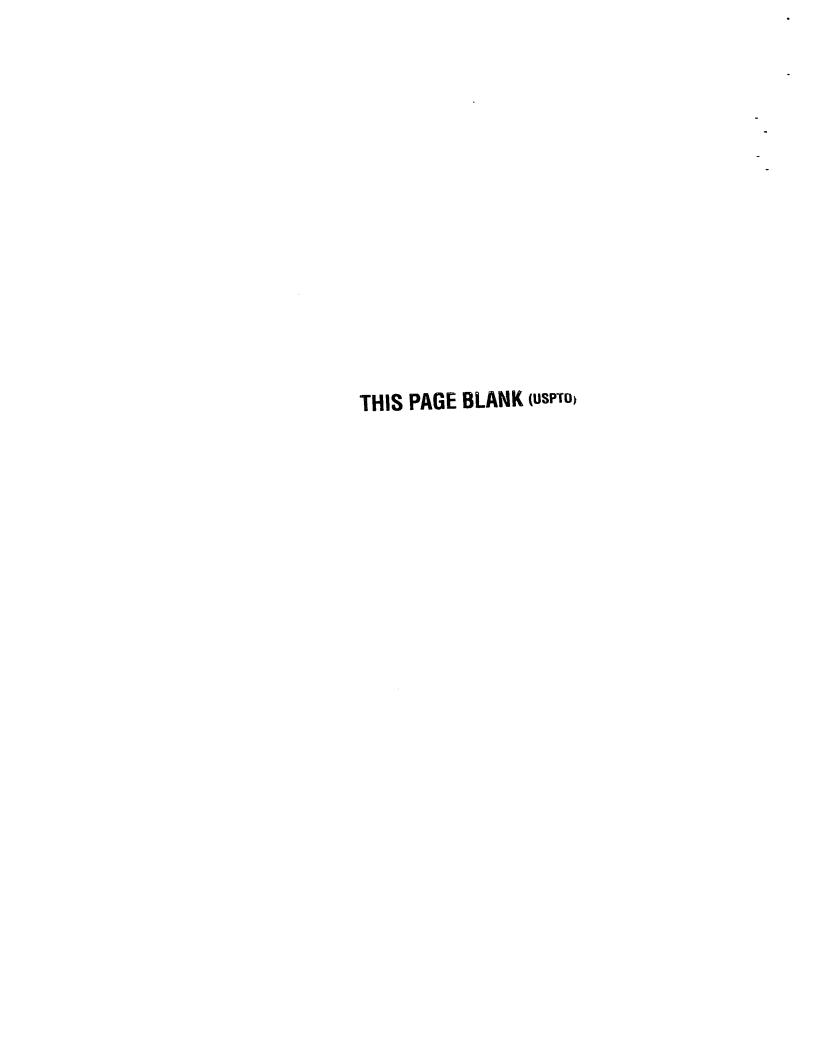
[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

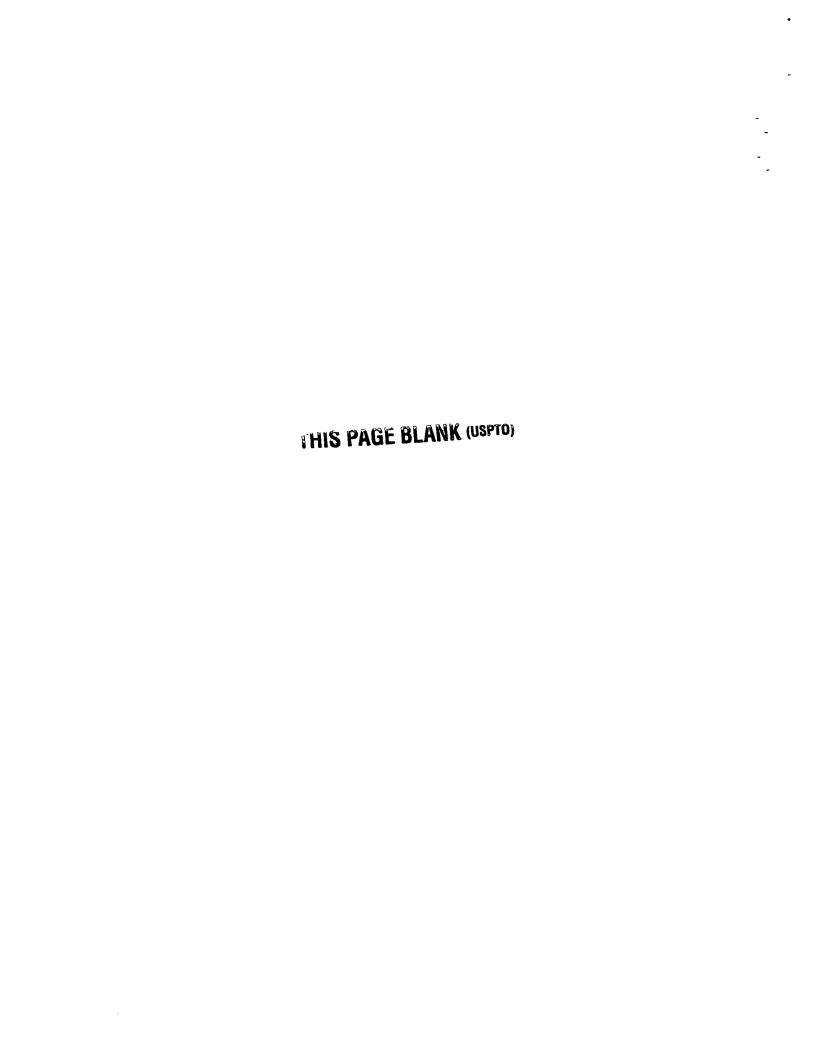
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



# (19)日本国特野庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-192021 (P2000-192021A)

(43)公開日 平成12年7月11日(2000.7.11)

			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコート* (参考)
C09K 3/18	<b>}</b>	C 0 9 K 3/18	4G059
B01J 35/02	2	B 0 1 J 35/02	J 4G069
C03C 17/2	•	C 0 3 C 17/23	4H020
C09D 1/00	)	C 0 9 D 1/00	4J038
5/00	)	5/00	Z
		審査請求 未請求 請求項の	ts OL (全8頁)
(21)出廢番号	特顧平10-368651	(71)出顧人 000002200	
		セントラル硝子株式	<b>C会社</b>
(22)出顧日	平成10年12月25日(1998.12.25)	山口県宇部市大字科	<b>宁部5253番地</b>
		(72)発明者 山崎 誠司	
		三重県松阪市大口町	<b>J1510 セントラル硝子</b>
		株式会社硝子研究的	附
		(72)発明者 山本 秀樹	
		三重県松阪市大口町	<b>J1510 セントラル硝子</b>
		株式会社硝子研究所	竹内
		(74)代理人 100108671	
		弁理士 西 義之	
		·	最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 親水性・防曇防汚基材およびその製造方法

# (57)【要約】

【課題】高硬度で透明性に優れ、且つ長期にわたり性能 を維持することが可能な親水性・防曇防汚被膜を形成す ること。

【解決手段】基材表面に、高さ方向が25~100nm の凹凸を有するとともに、且つそのピッチが10~10 0 ミクロンの規則性のある表面形状を有する金属酸化物 被膜を形成する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】基材表面に被覆した金属酸化物被膜であって、高さ方向が25~100nmの凹凸を有するとともに、且つそのビッチが10~100ミクロンの表面形状を有するととを特徴とする親水性・防曇防汚基材。

1

【請求項2】金属酸化物被膜は、マトリックス形成用金属酸化物中に吸水性および/または光触媒活性を有する超微粒子を均一に分散させてなることを特徴とする請求項1記載の親水性・防暴防汚基材。

【請求項3】超微粒子は、吸水性を有するシリカおよび 10 /またはアルミナ、及び/または光触媒活性を有するチ タニアからなることを特徴とする請求項2記載の親水性 ・防曇防汚基材。

【請求項4】マトリックス形成用金属酸化物は、シリカ、ジルコニア、チタニア、アルミナのうち少なくとも1種からなることを特徴とする請求項2または3記載の親水性・防曇防汚基材。

【請求項5】金属酸化物被膜は、マトリックス形成用金属酸化物の含有率が60~80重量%、超微粒子の含有率が20~40重量%からなることを特徴とする請求項 201万至4記載の親水性・防曇防汚基材。

【請求項6】金属酸化物被膜の膜厚は、50~300 n mの範囲であることを特徴とする請求項1乃至5の親水性・防曇防汚基材。

【請求項7】マトリックス形成用の有機金属化合物と、吸水性および/または光触媒活性を示す超微粒子とを溶媒中に添加して均一に攪拌混合した溶液を基材表面に塗布し、加水分解、縮重合反応をさせたのち、乾燥・焼成して基材表面に規則性のある凹凸を有する金属酸化物被膜を形成させることを特徴とする親水性・防曇防汚基材の製造方法。

【請求項8】焼成温度は、350~700℃の範囲であることを特徴とする請求項7記載の親水性・防曇防汚性 基材の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、建築用、産業用、 自動車用等の窓材さらには鏡等の各種の分野の物品において用いられる親水性・防曇防汚基材およびその製造方 法に関する。

# [0002]

【従来の技術】最近、基材に親水性、防曇性または防汚性を付与するために基材の表面に光触媒機能を有する被膜を形成することが行われている。例えば、特開平5~253544号公報に記載のアナターゼ型チタニアを主体とする光触媒微粉末をその一部がバインダ層表面から露出するようにした板状部材、特開平7~232080号公報に記載の光触媒微粒子がチタニア、酸化亜鉛、チタン酸ストロンチウム、酸化鉄、酸化タングステン、チタン酸鉄、酸化ビスマス、酸化錫等であり、光触媒50

粒子の間隙充填粒子が錫、チタン、銀、銅、亜鉛、鉄、白金、コバルト、ニッケルの金属または酸化物である光触媒機能を有する多機能材、特開平9-59042号公報記載の光触媒性の平均結晶粒子径が約0.1μm 以下のチタニアの粒子を含有する親水性被膜で覆われた透明基材等が知られている。

【0003】また従来、界面活性剤を基材表面に塗布することで表面を親水性に改質することは古くから知られており、界面活性剤にポリアクリル酸やポリビニルアルコールなどの水溶性有機高分子を添加・配合することで、親水性の持続性を上げることが特開昭52-101680号公報等で知られている。

【0004】さらに、疎水性ポリマーよりなる多孔質膜の表面および内部にポリピニルアルコールと酢酸ピニルの共重合体の被膜を介して、セルロースやグリコール類およびグリセリンなどの親水性ポリマーを被膜固定化する方法が特公平5-67330号公報等で知られている。

【0005】またさらに、物理的方法では、ブラズマ処理、レーザー照射処理などの親水化処理が実用化されているが、一般に処理後短期間では効果があるが、持続性に問題点があるとされている。

【0006】さらに、化学的方法には、表面にラジカルを発生させ親水性の残基を有する重合性化合物をグラフト重合させる方法や、酸、塩基性物質などの表面の結合を切断し、親水性の残基に変化させる方法などが行われている。

【0007】これらの方法では一時的もしくは比較的短時間の間だけ親水性を付与するのみであり、親水効果の十分な持続性は期待し難いばかりでなく、水原が均一となり難く透視像や反射像が歪み、親水性はあっても実用化においては採用が困難なものであった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記の光触媒機能を利 用した親水性膜においては、紫外線が当たることが必須 であり、特に防汚性を発現するためには紫外線+水洗 (太陽光+雨水)が必要となり、紫外線が当たらない場 合は、親水性は発現されない。また紫外線が当たって一 旦親水性となっても親水性を維持できるのは短時間であ 40 り、数時間後には親水性は失われる。さらに、防暑性を 発現するには、一般に水の接触角が数度以下の場合に限 られ、10°付近では防量性は失われる。また光触媒膜 を基材に被覆した場合、光触媒膜機能を持つチタニアは 高屈折率膜であるため反射率が高くなったり着色し、意 匠性を損なう場合もある。一方、物理的な処理による親 水性も短期的にしか効果を維持することができず、また ポリエチレンオキシド系有機ポリマー膜では、耐水性や 機械的強度が低いために用途によっては実用上十分なも のとは言えない。

【0009】また、例えば多孔質膜の表面および内部に

ポリビニルアルコールと酢酸ビニルの共重合体の被膜を 介してセルロースなどの被膜を固定化する方法において も、被膜は極めて柔らかいものであり、しかも化学的耐 久性も期待でき難いものであり、使用する用途が限定さ れる。

【0010】さらに、例えば無機物質からなる被膜は、 膜の強度は比較的高いが親水性を呈する物質は水に対す る溶解性も高く被膜は容易に消失するもので、実用上そ の用途は限られたものとなる。

【0011】以上のこれらの方法は、いずれの方法も一 時的もしくは比較的短時間の間だけ親水性を付与するの みであり、親水効果の十分な持続性は期待し難いばかり でなく、水膜が均一となり難く透視像や反射像が歪み、 親水性はあっても防曇性や防汚性があるとは言い難く、 実用化においては採用が困難なものであった。

### [0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、従来のとのよ うな事情に鑑みてなされたものであって、金属酸化物被 膜表面を高さ方向」が25~100nmの凹凸を有する とともに、且つそのピッチが10~100ミクロンであ 20 る規則性のある凹凸形状とし、且つマトリックス中に吸 水性超微粒子あるいは光触媒活性機能を持つ超微粒子を 均一に分散させることにより、高硬度で透明性に優れ、 且つ基材の色調を損なうことがなく、長期にわたり性能 を維持できる像歪みのない高耐久性の親水性・防曇防汚 性基材およびその製造方法を提供するものである。

【0013】すなわち本発明は、基材表面に被覆した金 属酸化物被膜は、高さ方向が25~100nmの凹凸を 有するとともに、且つそのピッチが10~100ミクロ ンの表面形状を有することを特徴とする親水性・防曇防 30 汚基材に関する。

【0014】本発明の金属酸化物被膜は、マトリックス 形成用金属酸化物に吸水性および/または光触媒活性を 有する超微粒子を均一に分散させてなることが好まし く、該超微粒子は、吸水性を有するシリカおよび/また はアルミナ、及び/または光触媒活性を有するチタニア が好適であり、マトリックス形成用金属酸化物は、シリ カ、ジルコニア、チタニア、アルミナのうち少なくとも 1種からなることが好ましい。

【0015】また、金属酸化物被膜は、(酸化物固形分 40 換算で)マトリックス形成用金属酸化物の含有率が60 ~80重量%、超微粒子の含有率が20~40重量%か らなることが好ましい。

【0016】また、金属酸化物被膜の膜厚は、50~3 00nmであることが好ましい。

【0017】さらに、本発明は、マトリックス形成用の 有機金属化合物と、吸水性および/または光触媒活性を 示す超微粒子とを溶媒中に添加して均一に攪拌混合した 溶液を基材表面に塗布し、加水分解、縮重合反応をさせ たのち、乾燥・焼成して基材表面に規則性のある凹凸を 50

有する金属酸化物被膜を形成させることを特徴とする親 水性・防曇防汚基材の製造方法に関し、その焼成温度 は、350~700℃の範囲とすることが好適である。 [0018]

【作用】マトリックス形成用の金属酸化物と、吸水性お よび/または光触媒活性を有する超微粒子よりなる複合 金属酸化物被膜は、超微粒子が吸水性の場合には本来金 属酸化物表面は親水性となり、超微粒子シリカおよび/ またはアルミナ等の保水効果により親水性ならびに防曇 性がある期間維持される。また、超微粒子が光触媒機能 を有するチタニア等を用いた場合には、紫外線が当たる ことにより一旦膜表面は親水化するため親水性ならびに 防暑性となる。これらのいずれにおいても、膜表面を規 則性のある凹凸形状とすることで親水性ならびに防曇性 を維持できる期間は大幅に長くなり、形状効果により吸 水性微粒子の場合も膜表面に汚れが付着しにくく、付着 した場合にも親水性ならびに防曇性は維持され、光触媒 機能を持つ微粒子の場合にも同様に汚れが付着しにくい が、一方で表面積の大幅な増大により光触媒活性力も高 まり数μW/c m2の微弱な紫外線でも汚れが十分に分 解できるため、太陽光を必要としない。このように、い ずれの機能を持つ微粒子であっても規則性を持つ凹凸形 状の効果により、機能を格段に有効利用できるため長期 にわたって優れた親水性ならびに防暑・防汚性を発揮す るものである。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の金属酸化物被膜表面は、 規則的な凹凸形状を有し、山と谷の高さの段差は25~ 100nmであることが好ましく、且つビッチは10~ 100ミクロンであることが好ましい。山と谷の段差が 25 n mより小さいと表面積は増大するものの吸水性超 微粒子または光触媒機能を持つ超微粒子の効果を十分に 発揮できず、100 n m より大きい場合には表面積は著 しく増大するが光が散乱し見る角度によっては透視像が 見にくくなるなど実用上の問題が発生する。より好まし くは40~70nmの範囲がよい。またビッチが10ミ クロンより小さい場合は、山と山が隣接しすぎるため山 と山に挟まれた空気層での水膜の均一な広がりが困難と なったり、付着した汚れが水洗によっても流れ落ちにく くなる。100ミクロンより大きい場合は、表面は緩や かなウエーブ状となるため表面積の増大はわずかであ り、吸水性超微粒子または光触媒機能を持つ超微粒子の 効果が十分に発揮されず、長期にわたって親水性ならび に防曇・防汚性を発揮するのが困難となる。より好まし くは30~80ミクロンの範囲がよい。なお、本発明の 金属酸化物被膜の表面形状観察は微分干渉顕微鏡(XF - UNR日本光学社製)で行い、またピッチの測定はD EKTAK (3030 SLOAN社製) で行った。 【0020】本発明のマトリックスとしての金属酸化物

J. 775. "

を形成する主な原料として、例えばシリカの主な原料と

しては、金属アルコキド類では、シリカアルコキシド類 が、テトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン、モ ノメチルトリエトキシシラン、モノメチルトリメトキシ シラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキ シシラン、その他のテトラアルコキシシラン化合物、そ の他のアルキルアルコキシシラン化合物、また、チタニ アの主な原料としては、テトライソプロポキシチタン、 テトラノルマルプトキシチタン、トリイソプロポキシチ タンモノアセチルアセトナート等のアルコキシド類、ア ルミナの主な原料としては、アルコキシド類では、アル ミニウムブトキシド、アルミアセテート類では、アルミ ニウムアセチルアセトナート等の有機金属化合物、ジル コニアの主な原料としては、アルコキシド類では、ジル コニウムブトキシド、ジルコニアアセテート類では、ジ ルコニウムアセチルアセトナート等の有機金属化合物を 用いることができる。

【0021】本発明に用いる超微粒子は、吸水性および /または光触媒活性を有する超微粒子を用いることが出 来るが、その内、吸水性を有する超微粒子としては、例 えばシリカとしては、結晶性のシリカまたは無定型、ガ 20 ラス状もしくはコロイダルシリカのいずれであってもよ いが特にコロイダルシリカが好ましく、吸湿性のアルミナ が好きとしては、ベーマイト型結晶のアルミナが好ま しい。なお超微粒子とは、特に粒径を限定するものでは ないが、粒径がほぼ50nm以下であるものが好まし い。

【0022】また、光触媒活性を有する微粒子としては、例えばアナターゼ型チタニア結晶または亜鉛微粒子などがあるが、高い光触媒活性が必要とされる用途ではアナターゼ型結晶が好ましく、屋外など太陽光が十分に当たる用途では亜鉛微粒子でも良い。

[0023]金属酸化物被膜中に含まれるマトリックス形成用金属酸化物の含有比率は、全金属酸化物被膜組成に対して60~80重量%であることが好ましく、80重量%を超えると、吸水性超微粒子または光触媒機能を持つ超微粒子の効果が十分に発揮されず、また60重量%未満では膜の耐久性や摩耗強度が低下し、実用上の用途が限られるためである。

【0024】なお、被膜の膜厚は、50~300nmの範囲が好ましく、50nm未満では膜表面の凹凸形状の 40 山と谷の差を25nm以上とすると基材と膜の密着性が低下するため親水性ならびに防暴・防汚性は長期にわたって発揮できるものの、耐久性全般が悪くなり、また山と谷の差を25nm以下とすると、耐久性は向上するが親水性ならびに防暴・防汚性を長期にわたって発揮することが困難である。さらに、膜厚が300nmを超えると焼成時にクラックが発生したり、これを防止するために多段階の焼成を必要とするなどコストアップとなる。より好ましくは、120~200nmの範囲がよい。

【0025】また、希釈溶媒としては、アルコール系溶 50 約5.0mm程度以下のガラスである。なお、本発明の

媒が好ましく、具体例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、ペンチレングリコール、ヘキシレングリコール、さらには酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル類、さらにはメチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブなどのセロソルブ類及びこれらを混合した溶媒で、レベリング剤としてジメチルシリコーンなどのメチルシリコーン類やファ素系レベリング剤を適量加えても良い。本来溶液中に含まれるアルコール系やセロソルブ系のもの単独または混合物を、該溶液の蒸発速度や被膜粘度を勘案して選択すればよい。

【0026】塗布法としては、特に限定されるものではないが、生産性などの面からは例えばスピンコート法あるいはディップコート法、またリパースコート法、フレキソ印刷法、その他のロールコート法、カーテンコート法であり、さらにはノズルコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法などが適宜採用し得るものである。これら塗布法で塗布成膜する際の塗布液中の全固形分濃度としては2~10cp程度が好ましい。

【0027】塗布後の乾燥処理としては、乾燥温度が常温~150℃程度で乾燥時間が5~30分間程度が好ましく、より好ましくは、前記乾燥温度が80~120℃程度で、乾燥時間が10~20分間程度である。

【0028】乾燥後の焼成処理としては、焼成温度が350~700℃程度で焼成時間が5~30分間程度が好ましく、350℃未満では膜の機械的強度が不十分であり、700℃を超えると結晶形が転移したり温度を高くしても性能の良化が図れないためである。より好ましくは、500~650℃の範囲である。さらに基材の種類と用途によっては、基材が ガラスの場合は、熱強化または/および熱曲げ加工時に同時に行うことがよく、前記ガラスの熱強化または/および熱曲げ加工は、温度が600~650℃程度で時間が3~10分間程度行うことがより好ましい。

【0029】なお、本発明に使用する基材としては、代表的なものとしてはガラスが用いられるが、そのガラスは自動車用ならびに建築用、産業用ガラス等に通常用いられている板ガラス、所謂フロート板ガラスなどであり、クリアをはじめグリーン、プロンズ等各種着色ガラスや各種機能性ガラス、強化ガラスやそれに類するガラス、合せガラスのほか複層ガラス等、さらに平板あるいは曲げ板等各種板ガラス製品として使用できることは言うまでもない。また板厚としては例えば約1.0mm程度以上約12mm程度以下であり、建築用としては約2.0mm程度以上約1.5mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上約6.0mm程度以上

基材はガラスに限定されるものではなく、ガラス以外で も金属やセラミックスなど、焼成熱処理しても変質しな いものであれば使用することができる。

[0030]親水性ならびに親水維持性、防曇性に係わ る物性は、膜表面の水酸基の量と表面から内部に渡る保 水性および膜表面形状への依存性が高い。つまり、膜表 面と水の接触角が小さくできるだけ多くの水を吸収また は吸着することができれば、親水効果ならびに防曇効果 を長期に持続することが可能となる。本発明によって、 基材上に形成された親水性被膜が長期に渡って親水性な 10 ない。 らびに防暑防汚性を持続できるのは、膜表面を規則性の ある凹凸形状とすることで、吸水性超微粒子の保水性の 効果が格段に発揮されたり、光触媒機能を持つ超微粒子\*

\* の場合は光触媒活性を高める効果があるためである。つ まり、表面積の増大により吸着能が増し、さらに一旦吸 着した水酸基により、組織全体が親水性となるためであ る。また防曇性は規則性のある膜表面凹凸形状により水 膜が均一に広がるためで、防汚性も膜表面が吸着水によ り覆われているため汚れが付着しにくいためである。

[0031]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。但し本発明はこれらの実施例に限定されるものでは

【0032】被膜の性能評価は以下の方法により評価し

[0033]

■初期親水性評価:水の接触角測定で評価(成膜直後の評価)

(測定機器)協和界面科学製CA-A型

(測定環境) 室温/大気中

(水滴量) 20 µ l

[合否判定]水の接触角が5°以下であるものを合格とした。

[0034]

■親水維持性評価:水の接触角測定で評価(経時測定)

(測定環境等は同上)

(放置条件)室内、温度;20~35℃、湿度;40~90

%RH

「合否判定]水の接触角が10°以下であるものを合格とした。

[0035]

■膜強度評価:堅牢試験

荷重:100g/cm<sup>2</sup>

綿帆布;キャンパス布(JISL 3120-1961-1206)

ストローク回数;3000往復

「合否判定」 着しいキズの発生がなく、水の接触角が10°以下であるもの

を合格とした。

【0036】■耐温水性試験:60℃の温水に10日間 浸漬して外観、膜強度(温水中でガーゼ布で強く擦り膜 剥離の有無を調べる)の変化を評価した

[合否判定] 著しいキズの発生および膜剥離がなく、水 の接触角が10°以下であるものを合格とした。

【0037】■像歪み評価:46℃飽和水蒸気に被膜面 側を3分間接触させ、この間の透視と反射での像の見え 方を目視で評価(経時測定)

合を合格とした。

【0038】■防曇性評価:呼気による評価(経時測

[合否判定] 官能評価で、呼気をかけたサンプルを介し て新聞の文字が正読できるものを合格とした。

【0039】■防汚性評価:オレイン酸のアセトン溶媒 (濃度1wt%) をスピンコートで1000 r pmで30 秒回転させ塗布し、水の接触角を測定(経時測定)

[合否判定]水の接触角が5#以下であるものを合格と した。

【0040】なお、下記の実施例における上記の性能評 価結果ならびに室内放置での水の接触角の推移、防曇 性、防汚性等を表1に示す。なお、比較例の評価結果 は、表2に示す。

[0041]

【実施例1】 ①ゾル溶液の調製:出発原料として、マト リックス形成用シリカゾル(MS51、三菱化学製)、 チタニアゾル(NTi500、日本曹連製)、超微粒子 [合否判定] 水膜の不均一さによる像の揺らぎのない場 40 シリカ (IPA-ST-S、日産化学製)、溶媒(エキ ネンF-1 (変性アルコール))を用いた。溶液は以下 の手順で調製した。ゾル溶液組成は、酸化物換算でシリ カ:チタニア:超微粒子シリカ=30:30:40重量 %とし、所定量のMS51とNTi500およびIPA - ST-Sを順次添加し室温で攪拌してコーティング溶 液とした。なお、溶液の固形分濃度は全酸化物換算で2 重量%とした。

> 【0042】②コーティングおよび焼成:基板には10 cm口で厚さ2mmのソーダライムガラスを使用し、コー 50 ティング面を酸化セリウムで十分に研磨した後、上水で

洗浄、イオン交換水でリンス洗浄し、さらに水を除去した後、イソプロピルアルコールで払拭してコーティング用基板とした。このようにして準備したガラス基板に上記溶液をスピンコート法で成膜し、100℃で10分間乾燥して室温まで冷却した後、640℃で5分間焼成した。得られた膜は反射、透過とも色調はニュートラルで、膜厚は表面租さ計(DEKTAK 3030 SLOAN社製)で測定した結果、150mmであった。膜表面の凹凸形状の山と谷の段差は30mmで、ピッチは50ミクロンであった。なお、初期親水性評価をした結 10果、被膜の水に対する接触角は1~2°と良好であるとともに、他の性能評価結果も表1に示す通りすべて良好であった。

q

#### [0043]

【実施例2】ゾル溶液組成をシリカ:チタニア:超微粒子アルミナ=54:6:40重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は140nmであった。膜表面の凹凸形状の山と谷の段差は70nmで、ピッチは100ミクロンであった。なお、初期親水性評価をした結果、被膜の水に対する接触角は2~3°であり20良好であるとともに、他の性能評価結果も表1に示す通りすべて良好であった。

#### [0044]

【実施例3】ゾル溶液組成をシリカ:チタニア:超微粒子シリカ:超像粒子アルミナ=50:20:15:15 重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は150nmであった。膜表面の山と谷の段差は25nmでピッチは90ミクロンであった。なお、初期親水性評価をした結果、被膜の水に対する接触角は2~3°であり良好であるとともに、他の性能評価結果も表1に示す通りすべて良好であった。

# [0045]

【実施例4】ゾル溶液組成をシリカ:チタニア:超微粒子シリカ:超微粒子チタニア=40:10:10:40 重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の 膜厚は120nmであった。膜表面の山と谷の段差は40nmでピッチは70ミクロンであった。なお、初期親 水性評価をした結果、被膜の水に対する接触角は1~2 であり良好であるとともに、他の性能評価結果も表1 に示す通りすべて良好であった。

#### [0046]

【実施例5】コーティング溶液を調製する際のマトリックス形成用シリカゾルをチッソ製のCSG-DI-0600とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は135nmであった。膜表面の山と谷の段差は40nmでピッチは60ミクロンであった。なお、初期親水性評価をした結果、被膜の水に対する接触角は2~3°であり良好であるとともに、他の性能評価結果も表1に示す通りすべて良好であった。

# [0047]

【実施例6】コーティング溶液を調製する際のマトリックス形成用チタニアゾルを日本曹達製のCG-Tとした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は110 nmであった。膜表面の山と谷の段差は35 nmでピッチは50ミクロンであった。なお、親水性評価をした結果、被膜の水に対する接触角は1~2°であり良好であるとともに、性能評価結果も表1に示す通りすべて良好であった。

10

## [0048]

【比較例1】ゾル溶液組成を酸化物換算でシリカ:チタニア:超微粒子シリカ=45:45:10重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は100nmであった。 膜表面の山と谷の段差は10nmでピッチは130ミクロンであった。なお、性能評価をした結果、被膜の水に対する初期接触角は2~3°であった。また、96時間後の水の接触角は25°と経時変化は非常に大きく、好ましいものではなかった。さらに、その他の性能についても表2に示す通り親水維持性が好ましいものではなく、防曇性や防汚性も好ましいものではなかった。

#### [0049]

【比較例2】ゾル溶液組成を酸化物換算でシリカ:チタニア:超微粒子シリカ=50:45:5重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は110 nmであった。膜表面の山と谷の段差は8 nmでピッチは150ミクロンであった。なお、性能評価をした結果、被膜の水に対する初期接触角は5~6°であった。また、96時間後の水の接触角は34°と経時変化は非常に大きく、好ましいものではなかった。さらに、その他の性能についても表2に示す通り親水維持性が好ましいものではなく、防暑性や防汚性も好ましいものではなかった。

#### [0050]

【比較例3】ゾル溶液組成を酸化物換算でシリカ:チタニア:超微粒子シリカ=25:25:50重量%とした以外はすべて実施例1と同様で、焼成後の膜厚は120 nmであった。膜表面の山と谷の段差は120nmでビッチは15ミクロンであった。また、96時間後の水の接触角は5°と親水維持性の経時変化は良好であったが、384時間後では15°と不合格となった。また、呼気による防暑性評価では水膜が均一とならず像歪みがあった。また膜強度が低く堅牢試験で部分的な膜剥離があった。

# [0051]

触角は4°と親水維持性の経時変化は良好であったが、 384時間後では13°と不合格となった。また、呼気 による防暑性評価では水膜が均一とならず像歪みがあっ た。また膜強度が低く堅牢試験で著しいキズが発生し tc.

[0052]

【比較例5】ゾル溶液組成を酸化物換算でシリカ:チタ ニア:超微粒子シリカ:超微粒子チタニア=20:2 0:30:30重量%とした以外はすべて実施例1と同\* \*様で、焼成後の膜厚は130nmであった。膜表面の山 と谷の段差は130~150ヵmでピッチは3~16ミ クロンで規則性はなかった。また、96時間後の水の接 触角は5°と親水維持性の経時変化は良好であったが、 288時間後では11°と不合格となった。また、呼気 による防曇性評価では曇ってしまった。また膜強度も低 く堅牢試験で膜が全面剥離した。

12

[0053] 【表1】

		経過時間(h)									咸铁灰	耐塞水性
	項目	•	98	192	288	284	480	576	572	788		
実施領1	额水性	2	2	2	2	3	4	4	8	8	0	0
	集型み	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防毒性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 4	
	防污蚀	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実施例 2	親水性	*	4	4	5	•	•	6	5	7	0	0
	像素み	0	0	0	O	0	0	0	0	0		
	防暴性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防污性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実施例 8	親水性	8	1	*	3	4	4	4	•	•	0	0
	<b>秦里</b> 孝	0	0	0	Ο.	0	0	0	0	0		
	pat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防污性	0	0	o	0	0	0	0	0	0		
実施例 4	製水性	2	2	Z	3	5	•			18	0	0
	像量を	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防暴性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防押性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実施例 5	親水性	,	1	8	4	4	5	8	8	•	0	0
	無理み	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防暴性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防污牲	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
实监例 6	観水性	2	2	2	2	4	4	\$	6	8	0	0
	保証み	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	防暴性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	勒門性	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

[0054]

<u> </u>												
		推過時間(h)								集致度	耐温水性	
	項目	0	96	192	288	384	480	<b>578</b>	672	768		1
比较例1	. 製水性	3	Ž5	27	30	31	35	34	16	31	. 0	0
	食量さ	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
	防命性	0	×	×	×	×	×	×	×	×		ł
	的污性	0	×	×	×	×	×	×	×	×	:	
比较例 2	製水性	6	3.4	4	#	35	37	40	38	4	0	0
	<b>***</b>	0	×	×	×	×	×	×	×	×	1	
	助品性	0	×	×	×	×	×	×	×	×		
	防污性	0	×	×	×	×	×	×	×	×	l	
比較例 3	親水性	3	8	7	•	15	17	14	2	22	×	0
	<b>東型</b> 多	0	0	0	x	×	×	x	×	×		
	防暴性	0	0	0	×	×	×	×	×	×		-
	防河盐	0	0	0	×	×	×	×	×	×		
比较例4	親水性	4	4		•	13	12	17	24	23	×	×
	無理み	0	×	×	x	×	×	×	×	×		
	助品性	0	0	0	×	×	×	×	×	×		
	助污性	0	0	0	×	x	×	×	×	×		
比較例 5	親水性	,	5	•	11	15	17	21	24	20	×	0
	発置さ	0	0	0	×	×	×	×	×	×		
_	防量性	0	×	×	×	×	×	×	×	×	.	
·	防污性	0	O	0	0	0	×	×	×	×		l

### [0055]

[発明の効果] 本発明の親水性・防曇防汚基材によれ ば、安定かつ確実に厄介な工程もなく手軽に容易な特定 の手段をもって、優れた親水性を長期に渡って維持でき る金属酸化物薄膜を安価にまた効率よく高生産性で得る ことができ、クラック等の欠陥もなく、かつ充分な可視\*

\*光線透過率と耐久性に優れ、耐摩耗性においても実用上 問題のないものとすることができる。さらに、透過およ び反射色調が基材のもつそれと同じものとなり、建築用 もしくは鏡などの産業用、さらには自動車用窓材をはじ るとともに、防曇性や防汚性も長期にわたって維持でき 30 め、屋内、屋外で使用される各種ガラス物品等、種々の 被膜に広く採用できる有用な親水性・防曇防汚基材およ びその製造方法を提供することができるものである。

# フロントページの続き

(72)発明者 西田 佳弘

三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子

株式会社硝子研究所内

(72)発明者 本城 啓司

三重県松阪市大口町1510 セントラル硝子 株式会社硝子研究所内

Fターム(参考) 4G059 AA01 AC01 AC21 EA01 EA04

EA05 EA18 EB05

4G069 AA03 BA01A BA01B BA02A BA02B BA04A BA04B BA05A BA05B BA48A CA10 EA07

4H020 AA01 AB02

4J038 AA011 HA211 HA216 HA446 KA04 KA20 NA05 NA06